

高分子の量子ビーム分析技術

有機エレ材研(JOEM)

【フォトポリマー懇話会との共催】

《日時》 2011年12月8日(木) 13時~17時

《会場》 ディーアイシー(株)本社 会議室

(Web site: http://www.dic-graphics.co.jp/company/map_headoffice.html 地図参照)

(所在地: 中央区日本橋3-7-20 ディーアイシービル TEL:03-3272-4511)

《プログラム》

座長 日立化成 上野 巧

13:00~13:45 「X線位相トモグラフィ法による高分子材料解析」

東大 百生 敦

13:45~14:30 「電子線トモグラフィ法による
高分子材料の三次元構造解析」

九大 陣内 浩司

14:30~15:15 「陽電子ビームを利用した高分子研究」

産総研 鈴木 良一

15:20~16:05 「ナノアロイ技術による高機能材料の創出」

東レ 小林 定之

16:05~16:50 「陽電子、X線、中性子等の量子ビームによる
レジスト材料の分析」

阪大 田川 精一

16:50~17:00 補充討論・総括討論

参加費: 参加費、講演要旨集代は無料です。

会員以外は参加費として3,000円を当日受付にて申し受けます。

懇親会費: 今回は懇親会はありません。

参加登録: 参加登録、登録の変更は、12月2日(金)までに、次へお願いします。

(1) Web site: <http://www.organic-electronics.or.jp/> 経由『参加登録』画面

(2) FAX: 0268-21-5413 (参加証は発行しません)

※ 締め切り期日を過ぎてからの参加申し込みは要旨集を配布できない場合がございますのでご注意ください。

(社)有機エレクトロニクス材料研究会(The Japanese Research Association for Organic Electronics Materials)



【JR東京駅から】

東京駅八重洲中央口から八重洲通りを直進300m、
中央通りを左折して50m(徒歩5分)

【営団地下鉄銀座線、東西線日本橋駅から】

B1出口から銀座方向に直進100m(徒歩3分)

【都営地下鉄浅草線日本橋駅から】

A3出口から昭和通りを250m直進し、5つ目を
右折150m(徒歩5分)

※ 駐車場はディーアイシービルの地下にあります
のでご利用ください。

JOEM

検索